

333- 238

AK

(54) MICROSTRIP LINE

(11) 1-158801 (A) (43) 21.6.1989 (19) JP

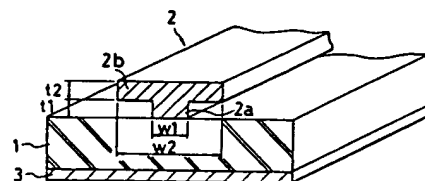
(21) Appl. No. 62-316319 (22) 16.12.1987

(71) FUJITSU LTD (72) MASAFUMI SHIGAKI(3)

(51) Int. Cl. H01P3/08, H01L21/88//H03F3/60

PURPOSE: To reduce the loss and to increase the current capacity by providing a conductor whose cross section is of T-shape and the width of the upper part of which is selected to be twice or over the width of the base on a dielectric base whose lower face is provided with a ground conductor.

CONSTITUTION: The conductor 2 whose cross section is of T-shape and the width of the upper part 2b of which is selected to be twice or over the width of the base 2a is provided on the dielectric base 1 having the ground conductor 3 on its lower face. Since the upper part 2b of the conductor 2 whose cross section is of T shape is surrounded by air (dielectric constant $\epsilon_r=1$), the upper part 2b does not almost contribute the impedance and the impedance of the microstrip line depends nearly on the width of the base 2a. Thus, the microstrip line with a high impedance and low loss is easily formed and the cross sectional area is increased, then the current capacity is increased.



The first part of the paper discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It is essential for the business to have a clear and concise record of all income and expenses. This will help in the preparation of the tax return and in the event of an audit. The second part of the paper discusses the importance of keeping up to date with the latest tax laws and regulations. It is important to consult with a tax professional to ensure that the business is in compliance with all applicable laws. The third part of the paper discusses the importance of maintaining proper documentation for all transactions. This includes keeping receipts, invoices, and other documents that support the business's financial records. The fourth part of the paper discusses the importance of having a clear and concise record of all transactions. This will help in the preparation of the tax return and in the event of an audit. The fifth part of the paper discusses the importance of keeping up to date with the latest tax laws and regulations. It is important to consult with a tax professional to ensure that the business is in compliance with all applicable laws. The sixth part of the paper discusses the importance of maintaining proper documentation for all transactions. This includes keeping receipts, invoices, and other documents that support the business's financial records. The seventh part of the paper discusses the importance of having a clear and concise record of all transactions. This will help in the preparation of the tax return and in the event of an audit. The eighth part of the paper discusses the importance of keeping up to date with the latest tax laws and regulations. It is important to consult with a tax professional to ensure that the business is in compliance with all applicable laws. The ninth part of the paper discusses the importance of maintaining proper documentation for all transactions. This includes keeping receipts, invoices, and other documents that support the business's financial records. The tenth part of the paper discusses the importance of having a clear and concise record of all transactions. This will help in the preparation of the tax return and in the event of an audit.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平1-158801

⑬ Int. Cl.⁴ 識別記号 庁内整理番号 ⑭ 公開 平成1年(1989)6月21日
H 01 P 3/08 8626-5J
H 01 L 21/88 A-6708-5F
// H 03 F 3/60 6658-5J 審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑮ 発明の名称 マイクロストリップライン

⑯ 特 願 昭62-316319

⑰ 出 願 昭62(1987)12月16日

⑱ 発 明 者 志 垣 雅 文 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
⑲ 発 明 者 斉 藤 民 雄 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
⑳ 発 明 者 永 友 和 雄 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
㉑ 発 明 者 鈴 木 秀 威 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
㉒ 出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
㉓ 代 理 人 弁理士 柏谷 昭司 外1名

明 細 書

1 発明の名称

マイクロストリップライン

2 特許請求の範囲

下面に接地導体(3)を有する誘電体基板(1)上に、上部(2b)の幅を基部(2a)の幅の2倍以上とした断面T字状の導体(2)を設けたことを特徴とするマイクロストリップライン。

3 発明の詳細な説明

(概要)

マイクロ波集積回路等に於けるマイクロストリップラインに関し、

マイクロストリップラインの損失の低減及び電流容量の増大を図ることを目的とし、

下面に接地導体を有する誘電体基板上に、上部の幅を基部の幅の2倍以上とした断面T字状の導体を設けて構成した。

(産業上の利用分野)

本発明は、マイクロ波集積回路等に於けるマイクロストリップラインに関するものである。

マイクロ波集積回路(MIC)は、セラミック等の誘電体基板上に、トランジスタチップや回路素子チップ等を搭載して構成するハイブリッド型と、GaAs等の半導体基板上にトランジスタ等の能動素子と共に整合回路等を形成して構成するモノリシック型とに大別される。このようなマイクロ波集積回路に於ける配線は、通常マイクロストリップラインが用いられている。

(従来技術)

従来のマイクロストリップラインは、例えば、第4図に示す構成を有するものであり、21は誘電体基板、22は導体、23は接地導体である。誘電体基板21は、ハイブリッド型のマイクロ波集積回路を形成する場合に、厚さが250 μ m~650 μ mのアルミナ(Al₂O₃) (比誘電率 ϵ_r = 9.5~9.9)が比較的多く使用され、モノリシック型のマイクロ波集積回路を形成する場合は、厚さが50 μ m~150 μ mのGaAs (比誘電率 ϵ_r = 13)が比較的多く使用される。

前述のマイクロストリップラインのインピーダ

ンス Z_0 は、誘電体基板21の比誘電率 ϵ_r 、厚さ、導体22の幅等により定まるものであり、誘電体基板21の比誘電率 ϵ_r が大きいと、インピーダンス Z_0 は小さくなり、又導体22の幅を広くすると、インピーダンス Z_0 は小さくなる。従って、50 Ω 等の所望のインピーダンス Z_0 を得る為の導体22の幅は、誘電体基板21としてアルミナを用いた場合よりも、比誘電率 ϵ_r が大きいGaAsを用いた場合に狭くすることができ、小型化を図ることができる。又導体22の厚さは一般には幅に対して無視し得る程度に選定されている。

第5図はマイクロ波増幅回路の説明図であり、31は入力端子、32は出力端子、33、34は電界効果トランジスタ、35～39はコンデンサ、40～43はバイアス電圧印加用の端子、44～51はマイクロストリップラインからなる整合回路等の回路素子ある。

回路素子44～41を含めて、各部はマイクロストリップラインにより接続されており、又電界

効果トランジスタ33、34は、端子40、42からゲートバイアス電圧が印加され、端子41、43からドレインバイアス電圧が印加されて、入力端子31に加えられたマイクロ波信号が並列接続のトランジスタ33、34により増幅され、出力端子32から出力される。

ドレインバイアス電圧を印加する為の回路素子47、51は、比較的高インピーダンスとするものであり、従って、この回路素子47、51を構成するマイクロストリップラインの導体22（第4図参照）の幅は狭く形成されている。

（発明が解決しようとする問題点）

モノリシック型のマイクロ波集積回路に於いては、前述のように、アルミナ基板（例えば、厚さ250～650 μm ）に比べて一般に板厚が薄く（例えば、厚さ50～150 μm ）、且つ誘電率の高いGaAs基板を用いるものであるから、アルミナ基板を用いた場合よりも、同一のインピーダンスを得る為のマイクロストリップラインの導体22の幅を狭くする必要がある。その為、マ

(3)

イクロストリップラインによる損失が大きくなり、増幅回路としての利得を大きくすることができないことになる。

又マイクロストリップラインの幅を狭くすることにより、電流容量が小さくなり、比較的大きい電流を供給する必要がある電力増幅回路に於いては、充分な電流が供給できない欠点が生じる。

又第5図に示すような増幅回路に於いては、整合回路やスタブを含めてマイクロストリップラインのパターニングを行った後、最終配線工程として金(Au)等を鍍金するものであるが、これによって、マイクロストリップラインの導体22（第4図参照）の幅の精度が低下し、数 μm の導体22の幅に対する誤差が大きくなるから、所望のインピーダンスからずれる欠点があった。

本発明は、マイクロストリップラインの損失の低減及び電流容量の増大を図ることを目的とするものである。

（問題点を解決するための手段）

本発明のマイクロストリップラインは、断面T

(4)

字状としたものであり、第1図を参照して説明する。下面に接地導体3を有する誘電体基板1上に、上部2bの幅を基部2aの幅の2倍以上とした断面T字状の導体2を設けたものである。

（作用）

マイクロストリップラインを構成する断面T字状の導体2の上部2bは、その周囲が空気（誘電率 $\epsilon_r = 1$ ）であるから、インピーダンスには殆ど寄与しないものとなり、マイクロストリップラインのインピーダンスとしては、基部2aの幅でほぼ決定される。従って、高インピーダンスで低損失のマイクロストリップラインを容易に形成することができる。又断面積が大きくなるから、電流容量を大きくすることができる。

（実施例）

以下図面を参照して本発明の実施例について詳細に説明する。

第1図は本発明の実施例の説明図であり、接地導体3を下面に形成した誘電体基板1上に、断面T字状の導体2を設けたものである。この導体2

(5)

(6)

の上部 2 b の幅 w_2 を、基部 2 a の幅 w_1 の 2 倍以上とするものがある。例えば、GaAs を誘電体基板 1 とし、30 GHz 帯に於いて、高インピーダンスが要求されるマイクロストリップラインの導体 2 の基部 2 a の幅 w_1 を $5\mu\text{m}$ 、厚さ t_1 を $2\mu\text{m}$ 、上部 2 b の幅 w_2 を $10\mu\text{m}$ 、厚さ t_2 を $2\mu\text{m}$ とすることができる。

マイクロストリップラインのインピーダンスとしては、前述のように、導体 2 の上部 2 b の周囲が比誘電率 ϵ_r の空気であるから、誘電体基板 1 上の導体 2 の基部 2 a の幅 w_1 によりほぼ決まるものであり、この幅 w_1 をエッチング等により正確に形成することができるから、所望のインピーダンスを正確に得ることができる。又上部 2 b は基部 2 a 上に形成し、インピーダンスに与える影響は殆どないから、鍍金等により容易に形成することができる。

第 2 図は本発明の実施例の製造工程説明図であり、(a) に示すように、誘電体基板 11 上に、所望のインピーダンスが得られるように決定された幅

の導体の基部 12 を形成する。厚さは $0.3\mu\text{m}$ ~ $3\mu\text{m}$ とすることができる。この基部 12 は、誘電体基板 11 の全面に金属層を形成し、ホットエッチングにより形成することができるものであり、幅 $5\mu\text{m}$ 程度の基部 12 を正確に形成することができる。

又モノリシック型のマイクロ波集積回路のマイクロストリップラインを形成する場合、GaAs 基板に形成した電界効果トランジスタのソース及びドレインの配線形成時の金属層を利用することができる。例えば、ソースとドレインとのオーミックコンタクトをとる為の Au-Ge 層を形成し、その上に Au 層を形成して、全体で $0.3\mu\text{m}$ ~ $0.5\mu\text{m}$ の厚さとし、ソース及びドレインの配線のパターニングと同時にマイクロストリップラインの基部 12 のパターニングをホットエッチング工程により行うことができる。なお、前述のオーミックコンタクトをとる為の Au-Ge 層は n 型に対するものであるが、p 型の場合は、Au-Zn 層を形成するものである。

(7)

次に (b) に示すように、 Si_2O や Si_3N_4 等の絶縁層 13 を形成し、基部 12 の上に、ホットエッチング工程等により接続用穴 14 を形成して、基部 12 の一部を露出させる。この絶縁層 13 の厚さは、基部 12 の厚さと同程度以上とする。

次に (c) に示すように、Au 等の金属層 15 を全面に形成し、この金属層 15 と基部 12 とを接続用穴 14 に於いて接続した構成とする。

次に (d) に示すように、レジスト等をマスクとし、金属層 15 を電極として Au 等の金属を、厚さ $1\sim 3\mu\text{m}$ に鍍金して、マイクロストリップラインの導体の上部 16 を形成する。

次に (e) に示すように、イオンミリング等により、上部 16 の直下以外の金属層 15 を除去し、絶縁層 13 もエッチング液等により除去する。従って、基部 12 上に金属層 15 を介した上部 16 が形成された断面 T 字状のマイクロストリップラインの導体が形成される。

理想的には、(e) に於ける工程に於いて、絶縁層 13 の厚さを基部 12 の厚さと同一とし、エッチ

(8)

ング等により基部 12 の上面を露出させて金属層 15 を形成すれば良いことになるが、基部 12 の厚さ $1\mu\text{m}$ 程度以下の場合は、上部 16 の先端が誘電体基板 11 に接触しないように、絶縁層 13 の厚さは図示のように基部 12 の厚さより厚くした方が好適である。又図示を省略した工程により接地導体が形成される。

前述の断面 T 字状の導体の構成に於いて、基部 12 の幅は、エッチングにより正確に形成することができ、又上部 16 は鍍金により十分な厚さに形成することができるから、所望のインピーダンスを正確に得ることができ、且つ抵抗分が小さくなるから、損失を低減することができると共に、電流容量を増大することができる。

第 3 図は周波数利得特性曲線図であり、第 5 図に示す構成で、 $34\sim 39\text{GHz}$ のマイクロ波増幅回路を、厚さ $50\mu\text{m}$ の GaAs 基板上に形成し、マイクロストリップラインとして、第 4 図に示す従来例 (曲線 a)、第 1 図に示す断面 T 字状の導体 2 の基部 2 a の幅 w_1 に対する上部 2 b の

(9)

(10)

幅 w_2 を、1.2 倍 (曲線 b)、2 倍 (曲線 c)、3 倍 (曲線 d) を用いた場合を示す。曲線 a、b を比較すると判るように、断面 T 字状の導体 2 の基部 2 a の幅 w_1 に対して、上部 2 b の幅 w_2 を 1.2 倍とした場合は、利得の増加は極く僅かであるが、2 倍とした場合は、曲線 c で示すように、0.3 dB 程度利得を増大することができ、又 3 倍とした場合は、曲線 d で示すように、0.5 dB 程度利得を増大することができた。即ち、マイクロストリップラインによる損失を低減することができた。

又第 5 図に於ける端子 4 1、4 3 からドレイン電流を供給する場合の回路素子 4 7、5 1 のインピーダンスを高くするように、その導体 2 の基部 2 a の幅を狭くしても、上部 2 b が付加されているので、電界効果トランジスタ 3 3、3 4 に十分なドレイン電流を供給することが可能となる。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明は、基部 2 a の幅 w_1 の 2 倍以上の幅の上部 2 b を有する断面 T 字

状の導体 2 を誘電体基板 1 上に設けたもので、誘電体基板 1 上の基部 2 a の幅 w_1 により、マイクロストリップラインに要求されるインピーダンスをほぼ決めることができ、その基部 2 a はホトエッチング等により形成することができるから、高精度でパターンニングすることができる。即ち、要求されるインピーダンスを容易に実現することができる。

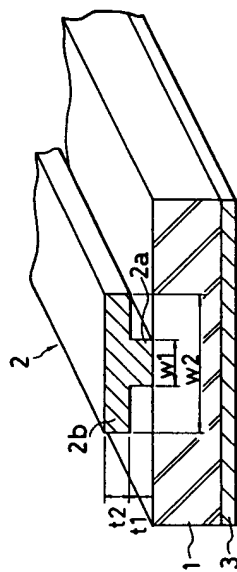
又上部 2 b の断面積が基部 2 a の断面積に付加された導体 2 の断面積となり、損失を低減できると共に電流容量を増大することができる。従って、マイクロ波の大電力増幅回路も容易に製作することが可能となる利点がある。

4 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の実施例の説明図、第 2 図 (a) ~ (e) は本発明の実施例の製造工程説明図、第 3 図は周波数利得特性曲線図、第 4 図は従来例の説明図、第 5 図はマイクロ波増幅回路の説明図である。

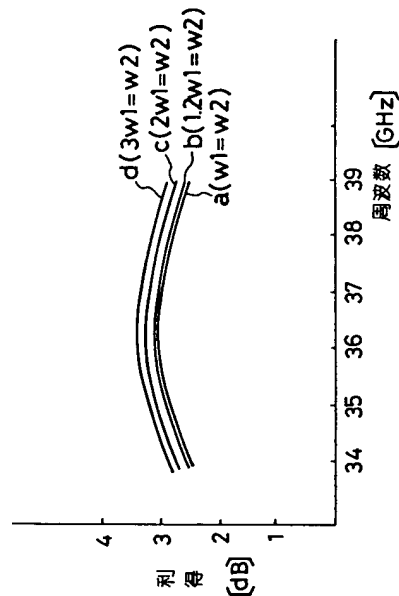
1 は誘電体基板、2 は導体、2 a は基部、2 b は上部、3 は接地導体である。

(11)

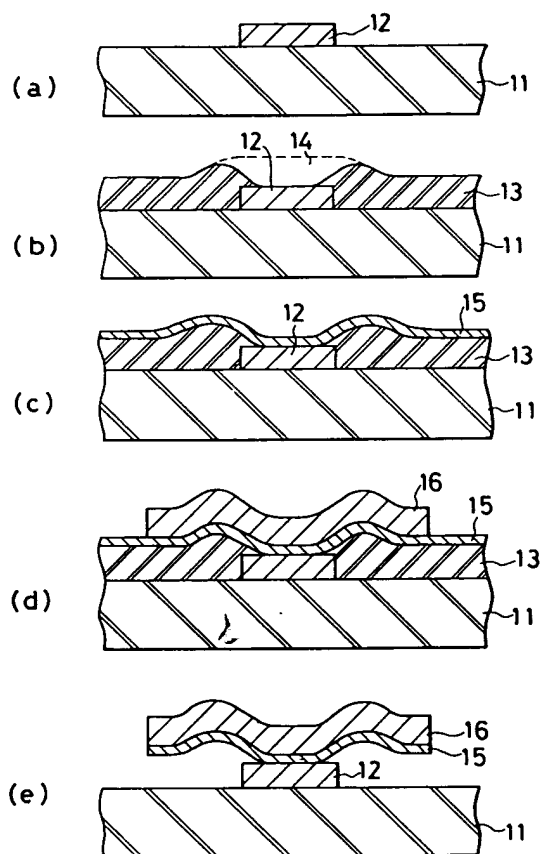


第1図
本発明の実施例の説明図

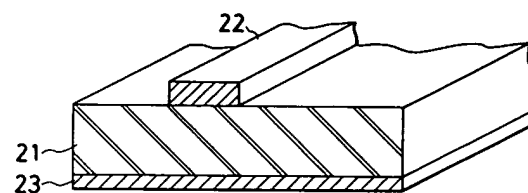
(12)



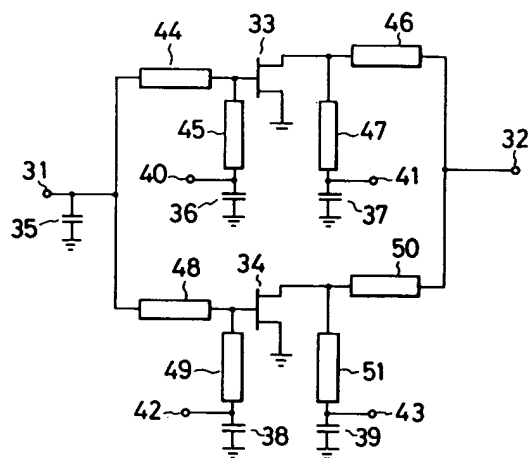
第3図
周波数利得特性曲線図



本発明の実施例の製造工程説明図
第 2 図



従来例の説明図
第 4 図



マイクロ波増幅回路の説明図
第 5 図

